

PRESS RELEASE

2019年12月23日
公益財団法人 中国地域創造研究センター

2019年度 第4回電子デバイス事業化フォーラム/ 次世代エレクトロニクスフォーラム（合同フォーラム）の開催について

主催：公益財団法人 中国地域創造研究センター
中国経済産業局
備後半導体技術推進連合会（BISTEC）
後援：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

公益財団法人 中国地域創造研究センター（会長：平野 正樹）は、半導体・電子デバイス製造装置分野の市場動向や最先端技術等についての講演などを通じて地域ネットワークの拡充や事業化促進を図ることを目的に「2019年度第4回電子デバイス事業化フォーラム」を下記のとおり開催いたしますのでお知らせします。

※本フォーラムは、令和元年度 地域中核企業ローカルイノベーション支援事業（次世代エレクトロニクス関連産業創出事業）の「次世代エレクトロニクスフォーラム」との合同フォーラムとしております。

第4回目は、「最先端半導体デバイス技術の動向」をテーマとし、5G時代に向けた半導体市場について株式会社産業タイムズ社および一般社団法人日本デバイス産業協会（NEDIA）の泉谷 渉氏からご講演いただくとともに、フレキシブルエレクトロニクスの技術動向と市場展開について国立研究開発法人産業技術総合研究所の牛島 洋史氏からご講演いただきます。また、京都大学発のベンチャー企業で独自の成膜技術とそのプロセスによる酸化ガリウムのパワーデバイスの開発で数々の受賞やメディア等で注目されている株式会社 FLOSFIA の井川 拓人氏より開発状況や今後の展開をご講演いただきます。

ご期待いただくとともに、ご関心のある方など多数の皆さまのご来場をお待ちしております。

記

- 開催日時 2020年 1月18日（土） 13:30～17:00
- 開催場所 福山商工会議所 101会議室（福山市西町2-10-1）
- プログラム
 - 開会挨拶（13:30～13:35）
中国経済産業局 地域経済部長 中内 重則
 - 講演1（13:35～14:35）
題目 「2020年は半導体上昇機運の年、5Gがキーポイント」
講師 株式会社 産業タイムズ社 代表取締役社長 / 一般社団法人 日本電子デバイス産業協会（NEDIA）理事(副会長) 泉谷 渉 氏
～休憩（10分）～
 - 講演2（14:45～15:45）
題目 「フレキシブルエレクトロニクスによるデジタルトランスフォーメーション」
～気付かれずに人に関わるエレクトロニクス～
講師 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
人間拡張研究センター 副研究センター長 牛島 洋史 氏
～休憩（10分）～
 - 講演3（15:55～16:55）
題目 「α型酸化ガリウムデバイスの開発状況と今後の展開」
講師 株式会社 FLOSFIA 営業部長 井川 拓人 氏
 - 閉会挨拶（16:55～17:00）
備後半導体技術推進連合会（BISTEC）会長 藤代 祥之
- 参加費 無 料（先着順）
- 定員 100名
- 申込締め切り 2020年 1月10日（金）
- 申込方法（公財）中国地域創造研究センターHPのイベント案内でご確認のうえ、所定の申込フォームでお申込みください。
また、E-mail 又は FAX でも受け付けます。（産業創造部 高原まで）
HP URL: <https://cric.jp/>
E-mail: zdkoryu1@cric.jp
TEL: 082-241-9940 FAX: 082-245-7629